

Title (en)

Topical composition containing an organopolysiloxane elastomer, and an aqueous dispersion of silicon bloc copolymer

Title (de)

Topische Zusammensetzung enthaltend ein Organopolysiloxan-Elastomer, sowie eine wässrige Dispersion eines Silikon-Block-Copolymers

Title (fr)

Composition pour application topique contenant un organopolysiloxane élastomère et une dispersion aqueuse de copolymère siliconé bloc

Publication

EP 1493421 A1 20050105 (FR)

Application

EP 04291414 A 20040607

Priority

FR 0308028 A 20030702

Abstract (en)

A composition comprising one or more solid elastomeric organopolysiloxanes, one or more fillers, one or more 2-3C primary alcohols and an aqueous dispersion of one or more substantially linear siliconated block copolymer.

Abstract (fr)

La présente demande se rapporte à une composition pour application topique comprenant au moins un organopolysiloxane solide élastomère, au moins une charge, au moins un alcool primaire en C2-C3 et une dispersion aqueuse d'au moins un copolymère siliconé bloc substantiellement linéaire. La composition est de préférence une émulsion huile-dans-eau. Les compositions obtenues ont un effet matifiant sur la peau et donnent un bon effet "soft focus" tout en étant émollientes et fraîches. Elles peuvent être utilisées en particulier pour estomper les défauts du relief de la peau tels que les microreliefs, les rides, les pores tout en conférant à celle-ci un aspect naturel.

IPC 1-7

A61K 7/02

IPC 8 full level

A61K 8/00 (2006.01); **A61Q 1/00** (2006.01); **A61K 8/04** (2006.01); **A61K 8/11** (2006.01); **A61K 8/19** (2006.01); **A61K 8/25** (2006.01); **A61K 8/26** (2006.01); **A61K 8/29** (2006.01); **A61K 8/34** (2006.01); **A61K 8/365** (2006.01); **A61K 8/39** (2006.01); **A61K 8/55** (2006.01); **A61K 8/58** (2006.01); **A61K 8/60** (2006.01); **A61K 8/67** (2006.01); **A61K 8/73** (2006.01); **A61K 8/81** (2006.01); **A61K 8/86** (2006.01); **A61K 8/89** (2006.01); **A61K 8/891** (2006.01); **A61K 8/892** (2006.01); **A61K 8/895** (2006.01); **A61K 8/896** (2006.01); **A61K 8/899** (2006.01); **A61K 8/90** (2006.01); **A61K 8/97** (2006.01); **A61Q 1/02** (2006.01); **A61Q 19/00** (2006.01); **C08L 83/04** (2006.01); **A61Q 19/08** (2006.01)

CPC (source: EP US)

A61K 8/11 (2013.01 - EP); **A61K 8/19** (2013.01 - EP); **A61K 8/34** (2013.01 - EP); **A61K 8/365** (2013.01 - EP); **A61K 8/39** (2013.01 - EP); **A61K 8/676** (2013.01 - EP); **A61K 8/735** (2013.01 - EP); **A61K 8/8152** (2013.01 - EP); **A61K 8/8158** (2013.01 - EP); **A61K 8/891** (2013.01 - EP); **A61K 8/892** (2013.01 - EP); **A61K 8/899** (2013.01 - EP US); **A61K 8/9706** (2017.07 - EP US); **A61K 8/9728** (2017.07 - EP US); **A61K 8/9789** (2017.07 - EP US); **A61K 8/9794** (2017.07 - EP US); **A61Q 1/00** (2013.01 - EP); **A61Q 19/00** (2013.01 - EP); **A61K 2800/412** (2013.01 - EP); **A61Q 19/08** (2013.01 - EP)

Citation (search report)

- [X] EP 1095959 A2 20010502 - SHINETSU CHEMICAL CO [JP]
- [X] US 5928660 A 19990727 - KOBAYASHI KAZUO [JP], et al
- [X] EP 1016400 A1 20000705 - SHISEIDO CO LTD [JP]
- [X] US 2002018790 A1 20020214 - VATTER MICHAEL LEE [US], et al
- [X] US 5412004 A 19950502 - TACHIBANA KIYOMI [JP], et al
- [DA] US 5266321 A 19931130 - SHUKUZAKI KOICHI [JP], et al
- [A] US 6074672 A 20000613 - DOBKOWSKI BRIAN JOHN [US], et al

Cited by

FR3053247A1; EP1832275A3; US2016317426A1; FR2894468A1; FR2893501A1; FR2911066A1; FR2999919A1; FR2893502A1; CN109310585A; EP1902704A1; DE102011078100A1; WO2006128780A1; WO2014096320A3; WO2007057449A3; WO2007057448A1; US8252271B2; EP1902704B1; US9138401B2; US9861573B2; US10500152B2; US10780041B2; US11865202B2; US8440237B2; US8481090B2; US8747926B2; US9561198B2; US10682381B2; US10953058B2; US11638735B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1493421 A1 20050105; EP 1493421 B1 20070314; AT E356648 T1 20070415; DE 602004005266 D1 20070426; DE 602004005266 T2 20071122; ES 2283957 T3 20071101; FR 2856924 A1 20050107; FR 2856924 B1 20080822; JP 2005023079 A 20050127

DOCDB simple family (application)

EP 04291414 A 20040607; AT 04291414 T 20040607; DE 602004005266 T 20040607; ES 04291414 T 20040607; FR 0308028 A 20030702; JP 2004196000 A 20040701